# Материаловедение

УДК 536.21

. .

# ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ИСПАРЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ СВС-ПРЕССОВАННЫХ КАТОДОВ СИСТЕМ TiC<sub>0.5</sub>-Al и TiC<sub>0.5</sub>-Al-Si <sup>\*</sup>

Самарский государственный технический университет 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 E-mail: a.fedotov50@mail.ru

Приведена методика расчета и получены количественные оценки теплопроводности и среднеинтегральной температуры поверхности многослойных композиционных CBCпрессованных катодов для нанесения вакуумно-дуговых покрытий. Теплопроводность многослойных CBC-катодов в системах TiC<sub>0.5</sub>-Al и TiC<sub>0.5</sub>-Al-Si больше теплопроводности титанового катода. Однако за счет более высокого тока дуги температура CBCкатодов примерно равна температуре титанового катода. Установлено, что ведущим фактором, определяющим содержание микрокапельной фазы в вакуумно-дуговых покрытиях, является температура плавления испаряемого катодного материала.

: вакуумно-дуговые покрытия, CBC-прессование, многослойные катоды, композиционный материал, теплопроводность

#### Введение

Среди различных технологий поверхностного упрочнения важное место занимает нанесение вакуумно-дуговых покрытий на основе нитрида титана. Однако покрытия из одноэлементного нитрида титана практически исчерпали свой потенциал и не отвечают современным техническим требованиям. Существенное повышение физико-механических и эксплуатационных свойств достигается при введении в покрытие из нитрида титана алюминия и/или кремния. Соответственно востребованными становятся алюминий- и кремнийсодержащие катодные материалы.

Важной проблемой технологии вакуумного катодно-дугового испарения является снижение содержания микрокапельной фазы (МКФ) в покрытиях. Один из способов заключается в использовании разнообразных устройств для сепарации плазмы. Однако такой подход усложняет и удорожает вакуумно-дуговые установки. Количество МКФ уменьшается при росте температуры плавления катодного материала. Соответственно перспективным является вариант использования многокомпонентных

<sup>\*</sup> Работа проведена с использованием оборудования ЦКП «Исследование физикохимических свойств веществ и материалов» Самарский государственный технический университет при финансовой поддержке МИНОБРНАУКИ РОССИИ (№ 16.552.11.7076).

Виктор Николаевич Лавро, доцент кафедры «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы».

Иван Игоревич Орлов, студент.

Александр Федорович Федотов (д.т.н., доц.), профессор кафедры «Механика».

катодов на основе металлоподобных тугоплавких соединений. Задача повышения температуры плавления особенно актуальна при получении алюминийсодержащих покрытий. Низкая температура плавления и, соответственно, большой объем МКФ не позволяют использовать в качестве катодных материалов алюминий и сплавы на его основе. Поэтому катоды необходимо изготавливать из материалов, содержащих химические соединения алюминия с высокой температурой плавления.

Традиционные способы получения материалов на основе тугоплавких соединений (спекание, горячее прессование и др.) имеют серьезные недостатки: высокую энергоемкость и необходимость использования дорогого и сложного оборудования. Альтернативой технологиям печного синтеза и спекания служит самораспространяющийся высокотемпературный синтез (CBC). Проведение в одной установке сначала CBC, а затем силового уплотнения горячих продуктов синтеза (технология CBC-прессования) позволяет в одну стадию получать высокоплотные заготовки из материалов на основе тугоплавких соединений. В работе [1] показана возможность получения вакуумно-дуговых (Ti, Al)N покрытий с использованием содержащих алюминий CBC-прессованных катодов на основе нестехиометрического карбида титана TiC<sub>0,5</sub>. По сравнению с эталонным покрытием TiN, полученным из титанового катода, при использовании CBC-катодов происходит существенное уменьшение содержания МКФ в покрытиях без сепарации плазменного потока.

В научной литературе отмечается, что наряду с температурой плавления на количество МКФ оказывает влияние среднеинтегральная температура поверхности катода [2, 3]. При достижении среднеинтегральной температурой поверхности катода некоторого характерного значения количество МКФ резко возрастает. Средняя температура поверхности катода зависит от подводимого к катоду потока тепла и условий его охлаждения. Отметим, что внутренняя поверхность катода охлаждается проточной водой. Количество подводимого тепла и производительность процесса увеличиваются с увеличением тока вакуумной дуги. При стационарном тепловом режиме теплоотвод определяется теплопроводностью катодного материала и размерами катода. Ток дуги, теплопроводность и размеры катода функционально связаны между собой [2]. Соответственно информация о теплопроводности катодного материала позволяет найти размеры катода и максимальное значение тока дуги, при котором еще не наблюдается резкий рост МКФ. В настоящей работе рассмотрена методика расчета теплопроводности многослойных катодов и выполнена количественная оценка среднеинтегральной температуры поверхности СВС-прессованных катодов систем  $TiC_{0.5}$ -Al и  $TiC_{0.5}$ -Al-Si.

# Методика расчета

Согласно работе [2] поток тепла Q, подводимый к катоду от дугового разряда, составляет примерно 30 % от общего потока тепла, выделяемого в дуговом разряде:

$$Q = 0, 3 \cdot I_{\pi} \cdot U_{\pi}, \tag{1}$$

где  $I_{\rm g}$  – ток дуги;  $U_{\rm g}$  – напряжение на дуге. Средняя плотность потока тепла на внешнюю поверхность катода будет равна

$$q = \frac{0.3 \cdot I_{\pi} \cdot U_{\pi}}{\pi R_{\kappa}^2}, \qquad (2)$$

где  $R_{\rm k}$  – радиус испаряемой поверхности катода.

Охлаждение катода осуществляется за счет эмиссионных процессов на его внешней поверхности и охлаждения водой на его внутренней поверхности. При дос-

тижении стационарного состояния эмиссионное охлаждение автоматически учтено в (2), а температура внутренней поверхности катода принимает постоянное значение  $T_0$ . Тогда для плотности потока тепла, отводимого теплопроводностью, получим:

$$q = \lambda \frac{T_{\kappa} - T_0}{\delta}, \qquad (3)$$

где  $\lambda$  – коэффициент теплопроводности катода;  $\delta$  – толщина катода;  $T_{\kappa}$  – среднеинтегральная температура поверхности катода. Приравнивая соотношения (2) и (3), получим [2]:

$$T_{\kappa} = T_0 + \frac{0.3I_d \cdot U_d \cdot \delta}{\pi R_{\kappa}^2 \cdot \lambda} \,. \tag{4}$$

Таким образом, согласно (4) величина среднеинтегральной температуры катода зависит от диаметра и толщины катода, а также от теплопроводности катодного материала.

Многослойный CBC-пресованный катод состоит из трех слоев продуктов CBC (рабочий слой, промежуточный слой, слой CBC-припоя) и металлического основания (см. рисунок). В металлическом основании выполнена полость для охлаждения катода проточной водой.



Конструкция четырехслойного CBC-прессованного катода: 1 – рабочий слой; 2 – промежуточный слой; 3 – CBC-припой; 4 – металлическое основание

При оценке переноса тепла через многослойную стенку вводится эквивалентный коэффициент теплопроводности  $\lambda_{3 \text{кв}}$ . Для многослойной стенки, состоящей из N однородных слоев, при условии идеального контакта между слоями  $\lambda_{3 \text{кв}}$  определяется по формуле [4]:

$$\lambda_{_{3KB}} = \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{\delta_i}{\lambda_i}\right)^{-1} \sum_{i=1}^{N} \delta_i , \qquad (5)$$

где  $\lambda_i$  – коэффициент теплопроводности *i*-го слоя;  $\delta_i$  – толщина *i*-го слоя.

Основание катода 4 изготавливается из нержавеющей стали 12X18H9T, и этот слой будем считать однородным материалом. Промежуточный слой 3 формируется из порошка никеля и также является однородным по составу материалом. Материал остальных слоев состоит из нескольких фаз и представляет собой зернистый композит.

Коэффициент теплопроводности зернистого композита определяется теплопроводностью и объемной долей его компонентов. Если известна массовая концентра-74 ция фаз, то объемная доля k-ой фазы  $m_k$  в композите, состоящем из N фаз, находится по следующей формуле:

$$m_k = \frac{x_k}{d_k} \left( \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{d_i} \right)^{-1},\tag{6}$$

где  $x_i$  – массовая концентрация *i*-ой фазы;  $d_i$  – плотность *i*-ой фазы.

Для расчета эффективного коэффициента теплопроводности зернистых композитов с изолированными включениями рекомендуется использовать формулу Оделевского [5]:

$$\lambda_{\Im \Phi} = \lambda_1 \left[ 1 - m_2 \left( \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} - \frac{1 - m_2}{3} \right)^{-1} \right],\tag{7}$$

где  $\lambda_1$  – коэффициент теплопроводности матрицы;  $m_2$ ,  $\lambda_2$  – объемная доля и коэффициент теплопроводности включения. Эффективный коэффициент теплопроводности зернистых композитов с двумя взаимопроникающими компонентами можно найти по зависимости [5]:

$$\lambda_{9\phi} = \lambda_1 \left[ c^2 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1} (1-c)^2 + 2\frac{\lambda_2}{\lambda_1} c \left(1-c\right) \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} c + 1-c\right)^{-1} \right],$$
(8)

где *с* – положительный корень кубического уравнения:

$$2c^3 - 3c^2 + 1 = m_2. (9)$$

Степень связности компонентов зернистого композита зависит от объемной концентрации, фракционного состава, формы частиц и других факторов. Для продуктов СВС примем модель матричного композита с хаотичным расположением сферических включений одинакового размера. Согласно теории перколяции (протекания) для неупорядоченной однофракционной смеси связность частиц появляется при достижении объемной концентрации определенного значения  $m_{\rm kp}$ , называемого порогом перколяции. Для неупорядоченной однофракционной смеси сферических частиц значение порога перколяции составляет  $m_{\rm kp} = 0,17$  [6, 7]. Если объемная доля включений  $m_k k$ -го компонента будет меньше порога перколяции, то имеем композит с изолированными включениями; если  $m_k \ge m_{\rm kp}$  – композит с взаимопроникающими компонентами.

Для композитов с числом компонентов больше двух часто используется метод последовательного приведения многокомпонентной смеси к бинарной, теплопроводность которой определяется по известным формулам [5]. Рассмотрим алгоритм этого метода для трехкомпонентной смеси. На первом этапе расчета мысленно удалим из смеси третий компонент и получим бинарную смесь, но уже с иным значением концентраций. Обозначим объемную концентрацию первого компонента в приведенной бинарной смеси через  $m'_1$ , второго –  $m'_2 = 1 - m'_1$ . Параметры  $m'_1$  и  $m'_2$  связаны с  $m_1$  и  $m_2$  зависимостями:

$$m_1' = \frac{m_1}{m_1 + m_2}; \qquad m_2' = \frac{m_2}{m_1 + m_2}.$$
 (10)

Эффективная теплопроводность  $\lambda_{12}$  приведенной бинарной смеси определяется по формуле (7) для модели с изолированными включениями и по формулам (8), (9) для модели с взаимопроникающими компонентами. В этих формулах вместо  $m_1$  и  $m_2$  должны фигурировать  $m'_1$  и  $m'_2$ . На втором этапе учитывается третий компонент, и система снова рассматривается как бинарная со связующим компонентом  $\lambda_{12}$  и кон-

центрацией  $m_{12} = m_1 + m_2$ ; в ней имеются включения с теплопроводностью  $\lambda_3$  и концентрацией  $m_3$ . Вторично используем формулы для бинарной смеси и получаем проводимость трехкомпонентной смеси.

Толщина дна стального основания катода известна. Толщина остальных слоев определяется следующим образом. Каждый *i*-й слой катода после CBC-прессования имеет форму цилиндра радиусом R толщиной  $\delta_i$ , и его объем равен

$$V = \pi R^2 \cdot \delta_i \tag{11}$$

При известной массе М<sub>i</sub> отдельного *i*-го слоя получим

$$\delta_i = \frac{M_i}{\pi d_{\rm cu} R^2},\tag{12}$$

где  $d_{cn}$  – плотность материала *i*-го слоя. Плотность композиционных продуктов CBC, состоящих из N фаз, рассчитывается по зависимости

$$d = \sum_{i=1}^{N} m_i \cdot d_i , \qquad (13)$$

где  $m_i$  – объемная доля *i*-й фазы;  $d_i$  – плотность *i*-й фазы. Суммарная толщина стенки катода  $\delta$  в зависимости (4) будет равна сумме толщин отдельных слоев четырехслойного СВС-катода:

$$\delta = \sum_{i=1}^{4} \delta_i \ . \tag{14}$$

Зависимости (5)-(14) позволяют определить эквивалентный коэффициент теплопроводности  $\lambda_{3KB}$ , толщину стенки  $\delta$  и по формуле (4) рассчитать среднюю интегральную температуру катода.

Многослойные катоды, используемые в вакуумно-дуговой установке «Юнион», получали по специально разработанной технологии CBC-прессования [8]. Фазовый состав продуктов CBC определяли методом рентгенофазового анализа (РФА) с использованием автоматизированного дифрактометра ARL X'trA (Thermo Scientific). Морфологию поверхности покрытий изучали с использованием растрового электронного микроскопа Jeol JSM-6390A. Для количественной характеристики МКФ использовали относительную площадь  $k_{k\phi}$ , занятую поверхностными микрокаплями:

$$k_{\kappa\phi} = \frac{S_{\kappa\phi}}{S_0} \cdot 100\%, \qquad (15)$$

где  $S_{\kappa\phi}$  – площадь, занятая микрокаплями;  $S_0$  – площадь анализируемой поверхности. Топологические характеристики определяли на трех произвольно выбранных участках поверхности покрытий размером 8×8 мкм.

### Результаты расчета и их обсуждение

Катод вакуумно-дуговой установки «Юнион» имеет форму усеченного конуса (см. рисунок) с радиусом основания R = 27 мм. CBC-прессованием получали катоды с массой рабочего слоя  $M_{\rm PC} = 70$  г, массой промежуточного слоя  $M_{\rm \Pi C} = 10$  г и массой CBC-припоя  $M_{\rm \Pi p} = 30$  г. Основание катода из нержавеющей стали 12X18H9T и промежуточный слой из никеля являются однородными по составу материалами. CBC-припой состава TiB<sub>2</sub>+45 % (мас.) Си представляет собой двухкомпонентный зернистый композит, состоящий из тугоплавких частиц диборида титана TiB<sub>2</sub> и медной связки. Коэффициенты теплопроводности при 20 °C и плотность рассматриваемых веществ приведены в табл. 1.

Объемная доля медной связки в CBC-припое, рассчитанная по формуле (6), составляет  $m_{Cu} = 0,29$ . Так как объемная доля меди больше порога перколяции  $m_{\kappa p} = 0,17$ , то при расчете теплопроводности CBC-припоя принимали модель композита с взаимопроникающими компонентами. Эффективный коэффициент теплопроводности CBC-припоя с взаимопроникающими компонентами рассчитывали по зависимостям (8), (9) методом простых итераций с точностью 0,1 %. Согласно результатам расчета коэффициент теплопроводности CBC-припоя равен  $\lambda_{\Pi p} =$ 118,6 Вт/м·К. Толщина функциональных слоев, рассчитанная по зависимостям (12) и (13), составляет: для CBC-припоя  $\delta_{\Pi p} = 2,3$  мм; для промежуточного слоя  $\delta_{\Pi C} =$ 0,49 мм. Толщина дна стального основания равна  $\delta_{\rm осн} = 1,75$  мм.

Таблица 1

Вещество	Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м·К	Плотность $d$ , г/см <sup>3</sup>
Сталь 12Х18Н9Т	15,1 [9]	7,90 [9]
Ni	61,6 [10]	8,90 [10]
Cu	393 [10]	8,96 [10]
TiB <sub>2</sub>	64,4 [11]	4,38 [11]
Ti <sub>3</sub> AlC <sub>2</sub>	27,5 [12]	4,20 [12]
TiC	6,8 [11]	4,93 [11]
Al <sub>3</sub> Ti	33,5 [11]	3,31 [11]
Ti <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	26,8 [13]	4,30 [13]
TiSi <sub>2</sub>	45,9 [13]	4,13 [13]

### Коэффициенты теплопроводности и плотность веществ

Результаты количественного рентгенофазового анализа продуктов синтеза систем  $TiC_{0.5}$ -Al и  $TiC_{0.5}$ -Al-Si приведены в табл. 2.

# Таблица 2

Расчетный	Фазовый	Массовая	Объемная	Теплопроводность	Толщина	
состав	состав	доля фазы	доля фазы	слоя $\lambda_{PC}$ , Вт/м·К	слоя $\delta_{PC}$ , мм	
TiC <sub>0,5</sub> +20 % Al	Ti <sub>3</sub> AlC <sub>2</sub>	0,95	0,96	26.4	7,20	
	TiC	0,05	0,04	20,4		
TiC <sub>0,5</sub> +25 % Al	Ti <sub>3</sub> AlC <sub>2</sub>	0,98	0,98	26.0	7 26	
	TiC	0,02	0,02	20,9	7,20	
TiC <sub>0,5</sub> +30 % Al	Ti <sub>3</sub> AlC <sub>2</sub>	0,98	0,97	ד דר	7.22	
	Al <sub>3</sub> Ti	0,02	0,03	27,7	7,33	
TiC <sub>0,5</sub> +20 % (Al+10 % Si)	Ti <sub>3</sub> AlC <sub>2</sub>	0,842	0,85			
	TiC	0,120	0,100	25	7,21	
	Al <sub>3</sub> Ti	0,280	0,040			
	Ti <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	0,100	0,010			
TiC <sub>0,5</sub> +25 % (Al+10 % Si)	Ti <sub>3</sub> AlC <sub>2</sub>	0,834	0,835			
	TiC	0,102	0,087	25.5	7,26	
	Al <sub>3</sub> Ti	0,050	0,064	23,5		
	TiSi <sub>2</sub>	0,014	0,014			
	Ti <sub>3</sub> AlC <sub>2</sub>	0,816	0,810			
TiC <sub>0,5</sub> +30 %	TiC	0,090	0,076	26.2	7 22	
(Al + 10 % Si)	Al <sub>3</sub> Ti	0,078	0,098	20,2	7,33	
	TiSi <sub>2</sub>	0,016	0,016			

## Коэффициент теплопроводности и толщина рабочего слоя

Продукты синтеза системы TiC<sub>0,5</sub>-Al являются двухфазными, продукты синтеза системы TiC<sub>0,5</sub>-Al-Si состоят из четырех фаз. Основной фазой является MAX-фаза состава Ti<sub>3</sub>AlC<sub>2</sub>. Объемная доля остальных фаз меньше порога перколяции  $m_{\rm kp} = 0,17$ , и материал рабочего слоя представляет собой композит, состоящий из матрицы (MAX-фаза состава Ti<sub>3</sub>AlC<sub>2</sub>) и изолированных включений. Коэффициенты теплопроводности отдельных фаз материала рабочего слоя, а также их плотности приведены в табл. 1. Расчет эффективного коэффициента теплопроводности  $\lambda_{9\phi}$  композитов с изолированными включениями выполняли по формуле Оделевского (7). При этом для четырехфазных продуктов синтеза системы TiC<sub>0,5</sub>-Al-Si использовали метод последовательного приведения многокомпонентной смеси к бинарной. Результаты расчета коэффициентов теплопроводности  $\lambda_{PC}$  и толщины  $\delta_{PC}$  рабочего слоя при массе  $M_{PC} = 70$  г рассматриваемых CBC-систем представлены в табл. 2.

Рабочие слои исследованных составов характеризуются примерно одинаковой теплопроводностью и толщиной. Суммарная толщина стенки четырехслойных СВСкатодов при рассматриваемых массах функциональных слоев в зависимости от состава рабочего слоя составляет  $\delta = 11, 7... 11, 9$  мм. Расчет среднеинтегральной температуры поверхности катода выполняли при условии одинаковой толщины стенки катодов, равной δ = 12 мм. При расчете эквивалентной теплопроводности многослойной стенки  $\lambda_{3KB}$  толщина стального основания, СВС-припоя и промежуточного слоя была одной и той же для всех расчетных вариантов, а заданную толщину стенки  $\delta = 12$  мм обеспечивали за счет изменения толщины рабочего слоя. Ток дуги  $I_{\alpha}$  и напряжение на дуге U<sub>д</sub> определяли экспериментально. Для сравнения рассматривали вариант вакуумно-дугового испарения титанового катода марки ВТ1-00. СВСпрессованные катоды и штатный титановый катод имеют разные углы конуса α. Для CBC-катодов угол конуса составляет  $\alpha = 30^{\circ}$ ; для титанового катода –  $\alpha = 10^{\circ}$ . Соответственно различаются радиусы испаряемой поверхности катодов: R<sub>к</sub> = 21 мм для СВС-катодов и  $R_{\rm k} = 25$  мм для титанового катода. Результаты расчета эквивалентной теплопроводности многослойной стенки λ<sub>экв</sub> и среднеинтегральной температуры поверхности катода приведены в табл. 3. Здесь же представлены значения относительной площади  $k_{\kappa\phi}$ , занятой микрокапельной фазой.

Таблица 3

Расчетный состав рабочего слоя	λ <sub>экв</sub> ,	Ток дуги	Напряжение	<i>Т</i> <sub>к</sub> , К	$k_{\kappa\phi}, \%$
	Вт/м·К	$I_{\mathrm{A}}, \mathrm{A}$	на дуге $U_{d}$ , В		
TiC <sub>0,5</sub> +20 % Al	28,2	130	26	640	14,6
TiC <sub>0,5</sub> +25 % Al	28,5	125	25	610	16,0
TiC <sub>0,5</sub> +30 % Al	29,1	110	22	545	20,0
TiC <sub>0,5</sub> +20 % (Al+10 % Si)	27,2	125	25	625	21,4
TiC <sub>0,5</sub> +25 % (Al + 10 % Si)	27,5	110	22	550	13,6
TiC <sub>0,5</sub> +30 % (Al + 10 % Si)	28,0	100	20	510	20,0
Ti	21,9 [14]	80	22	475	37,6

Расчетная среднеинтегральная температура поверхности катода (б = 12 мм)

Согласно зависимости (4) среднеинтегральная температура поверхности катода уменьшается с увеличением теплопроводности и уменьшением силы тока дуги. Результаты расчетов показали, что теплопроводность многослойных CBC-катодов больше, чем у титанового катода, и следует ожидать более низкой интегральной температуры поверхности катода. Однако ток дуги у СВС-катодов больше, чем у титанового катода, и за счет этого расчетная среднеинтегральная температура поверхности СВС-катодов также больше, чем у титанового катода. Вместе с тем содержание микрокапельной фазы (МКФ) у покрытий, полученных из СВС-катодов, в 1,5...3 раза меньше, чем у покрытия из титанового катода (см. табл. 3). Этот результат следует связать с более высокой температурой плавления материала СВСкатодов по сравнению с титановым катодом. Количество микрокапель уменьшается с увеличением температуры плавления материала катода, но увеличивается с увеличением тока дуги [15]. Температура плавления титана равна 1670 °С. Температура плавления МАХ-фазы состава Ti<sub>3</sub>AlC<sub>2</sub>, из которой в основном состоит материал рабочего слоя CBC-катодов, составляет примерно 2100 °C (получено нами по температуре изотермических площадок на термограммах горения). В случае использования СВС-катодов повышаются как температура плавления материала катода, так и минимальный ток стабильного горения дуги. Первый процесс способствует уменьшению содержания микрокапель в покрытии, второй – увеличению. Результаты анализа характеристик МКФ показывают, что преобладает процесс уменьшения содержания микрокапельной фазы в покрытии. Таким образом, применительно к СВСпрессованным катодным материалам на основе тугоплавких соединений титана ведущим фактором, определяющим содержание микрокапельной фазы в вакуумнодуговых покрытиях, является температура плавления испаряемого катодного материала.

# Заключение

Изложена методика расчета теплопроводности многослойных композиционных CBC-материалов и среднеинтегральной температуры поверхности катодов для нанесения вакуумно-дуговых покрытий. Получены количественные оценки теплопроводности и среднеинтегральной температуры многослойных CBC-прессованных катодов с рабочим слоем, синтезированных в системах TiC<sub>0,5</sub>-Al и TiC<sub>0,5</sub>-Al-Si. Результаты расчетов показали, что теплопроводность многослойных CBC-прессованных катодных материалов больше теплопроводности титанового катода. Однако за счет более высокого тока дуги среднеинтегральная температура CBC-катодов также больше температуры титанового катода. Установлено, что применительно к CBCпрессованным катодным материалам на основе тугоплавких соединений титана ведущим фактором, определяющим содержание микрокапельной фазы в вакуумнодуговых покрытиях, является температура плавления испаряемого катодного материала.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1. Федотов А.Ф., Амосов А.П., Ермошкин А.А. и др. Получение вакуумно-дуговых Ti-Al-N-покрытий с использованием многокомпонентных СВС-прессованных катодов // Изв. вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2012. № 1. С. 58-65.
- 2. Барвинок В.А., Богданович В.И. Физические основы и математическое моделирование процессов вакуумного ионно-плазменного напыления. М: Машиностроение, 1999. 310 с.
- 3. *Хороших В.М.* Эрозия катода и расход массы катодного материала в стационарной дуге низкого давления // Физическая инженерия поверхности. 2004. Т.2. № 4. С. 184-199.
- 4. Лыков А.В. Тепломассоперенос: Справочник. М.: Энергия, 1978. 480 с.
- 5. *Дульнев Г.Н., Новиков В.В.* Процессы переноса в неоднородных средах. Л.: Энергоатомиздат, 1991. 258 с.
- 6. Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. Теория протекания и проводимость сильно неоднородных сред // Успехи физических наук. 1975. Т. 117. Вып. 3. С. 4014-435.
- 7. Эфрос А.Л. Физика и геометрия беспорядка. М.: Наука, 1982. 264 с.

- Получение многокомпонентных СВС-прессованных катодов на основе тугоплавких соединений титана для нанесения вакуумно-дуговых покрытий / А.П. Амосов, Е.И. Латухин, А.Ф. Федотов и др. // Порошковая металлургия и функциональные покрытия. – 2011. – №1. – С. 46-51.
- 9. *Масленков С.Б., Масленкова Е.А.* Стали и сплавы для высоких температур: Справочник. Кн. 1. М.: Металлургия, 1991. 383 с.
- 10. Пехович А.И., Жидких В.М. Расчеты теплового режима твердых тел. Л.: Энергия, 1976. 352 с.
- 11. Самсонов Г.В., Винницкий И.М. Тугоплавкие соединения: Справочник. М.: Металлургия, 1976. 560 с.
- 12. Wang X.H., Zhou Y.C. Layered Machinable and Electrically Conductive Ti<sub>2</sub>AlC and Ti<sub>3</sub>AlC<sub>2</sub> Ceramics: a Review // J. Mater. Sci. Technol. 2010. V. 26. № 5. P. 385-416.
- 13. Самсонов Г.В., Дворина Л.А., Гельд П.В. Силициды. М.: Металлургия, 1979. 272 с.
- 14. Свойства элементов. Ч.1. Физические свойства: Справочник. М.: Металлургия, 1976. 600 с.
- 15. *Хороших В.М.* Капельная фаза эрозии катода стационарной вакуумной дуги // Физическая инженерия поверхности. 2004. Т.2. № 4. С. 200-213.

Статья поступила в редакцию 20 декабря 2012 г.

# THERMAL CONDUCTIVITY AND TEMPERATURE REGIMES OF VACUUM-ARC EVAPORATION OF MULTILAYER SHS-PRESSED CATHODE OF TiC $_{0.5}$ -Al и TiC $_{0.5}$ -Al-Si SYSTEM

### V.N. Lavro, I.I. Orlov, A.F. Fedotov

Samara State Technical University 244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100

Calculation and quantitative evaluation of thermal conductivity and surface medium integral temperatures of multi-layer composite SHS pressed cathodes for deposition of vacuum-arc coatings were presented. Thermal conductivity of multilayer SHS cathode in  $TiC_{0,5}$ -Al and  $TiC_{0,5}$ -Al-Si systems is more than thermal conductivity of titanium cathode. However, due to the higher current of the arc temperature of SHS cathodes is approximately equal to the temperature of titanium cathode. It was found that the main factor determining the content of micro droplets phase of vacuum arc coatings is the fusion temperature of the evaporated cathode material.

Keywords vacuum-arc coatings, SHS-pressing, multilayer cathodes, composite, thermal conductivity.

Viktor N. Lavro, Associate Professor. Ivan I. Orlov, Student. Alexander F. Fedotov (Dr. Sci. (Techn.)), Professor.